

## 2012年第1四半期知識財産権動向

- この動向資料は2012年4月2日までに受付けた資料（出願日基準、暫定値）を基に、2012年第1四半期に集計された知識財産権の統計である。
- 取り下げ、放棄などの事由により、受理時点の統計と多少の誤差がある。
- 累計基準の統計も同時に集計
- 商標出願は新規出願件のみ集計。
- 増減率は前年同期比基準。

2012. 4.

特許庁

2012年第1四半期知識財産権動向  
- 知識財産権の出願件数は前年同期比 17.4%増加 -

□出願動向

○2012年第1四半期における知識財産権の出願件数は94,939件で、前年同期比17.4%増加した。

- 権利別では特許が11.1%、商標が28.3%、デザインが16.9%増加した。

\* 実用新案の場合、先登録制度、二重出願制度の廃止などにより、継続して減少(▽3.1%)した。

○内・外国別では、内国人と外国人が各々19.2%、8.5%増加した。

- 特許の場合内国人は11.6%、外国人は9.5%増加した。

- 地域別では済州(チェジュ)が45.2%、蔚山(ウルサン)が42.1%で最も高い増加率を示した。

- 国別では中国が29.2%、イタリアが24.8%増加した。

○出願人別では大企業と中小企業が各々16.4%、19.0%増加し、研究機関と内国個人が各々32.2%、21.8%増加した。

- 第1四半期に顕著に出願増加率を見せた出願人は、特許・実用新案では現代重工業、商標ではキョウオン、デザインでは営林林業であることが分かった。

□登録動向

○2012年第1四半期知識財産権の登録件数は63,246件で、前年同期比34.0%増加した。

- 権利別では特許が40.3%、実用新案が30.5%、商標は44.9%、デザインは5.1%増加した。

○内・外国別では内国人が29.7%、外国人が51.8%増加した。

- 地域別では全北(チョンブク)と済州(チェジュ)が各々69.6%、62.2%と最も高い増加率を記録した。

- 国別では台湾が84.7%、フィンランドが50.0%増加した。

○権利者別では大企業が21.8%、中小企業が24.0%増加し、公的機関は65.0%、研究機関が39.7%と顕著に増加した。

- 第1四半期の主要権利者は、特許・実用新案ではLG化学、LGイノテック、商標ではKT、デザインではLGイノテックであることが分かった。

□審査および審判動向

- 審査請求件数は 35,328 件で、前年同期比 0.5%減少した。
  - 特許審査請求件数は 33,048 件で 0.4%増加したが、実用新案では 2,620 件で前年同期比 12.5%減少した。
  - PCT 国際調査申請件数は 6,737 件で前年同期比 14.6%増加し、国際調査処理件数は 7,860 件で 57.5%増加した。
- 審判請求件数は 4,125 件で前年同期比 20.6%増加し、審判処理件数は 4,253 件で前年同期比 5.8%増加した。
  - 権利別の審判請求件数では、特許・実用新案の場合 2,837 件で 14.8%、商標は 1,111 件で 30.7%増加、デザインは 177 件で 80.6%と顕著に増加した。

## 出願動向

## □ 総括

権利区分	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
特許	37,512	41,669	11.1%	37,512	41,669	11.1%
実用新案	2,723	2,639	-3.1%	2,723	2,639	-3.1%
デザイン	13,083	15,292	16.9%	13,083	15,292	16.9%
商標	27,550	35,339	28.3%	27,550	35,339	28.3%
総計	80,868	94,939	17.4%	80,868	94,939	17.4%

※ 商標の場合、新規出願件のみ集計

## □ 内・外国人別動向

(単位：件, 占有率)

権利	第1四半期						累計					
	2011年		2012年				2011年		2012年			
	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率
特許	27,511	10,001	30,714	11.6%	10,955	9.5%	27,511	10,001	30,714	11.6%	10,955	9.5%
	73.3%	26.7%	73.7%		26.3%		73.3%	26.7%	73.7%		26.3%	
実用新案	2,617	106	2,507	-4.2%	132	24.5%	2,617	106	2,507	-4.2%	132	24.5%
	96.1%	3.9%	95.0%		5.0%		96.1%	3.9%	95.0%		5.0%	
デザイン	12,163	920	14,453	18.8%	839	-8.8%	12,163	920	14,453	18.8%	839	-8.8%
	93.0%	7.0%	94.5%		5.5%		93.0%	7.0%	94.5%		5.5%	
商標	24,846	2,704	32,372	30.3%	2,967	9.7%	24,846	2,704	32,372	30.3%	2,967	9.7%
	90.2%	9.8%	91.6%		8.4%		90.2%	9.8%	91.6%		8.4%	
総合計	67,137	13,731	80,046	19.2%	14,893	8.5%	67,137	13,731	80,046	19.2%	14,893	8.5%
	83.0%	17.0%	84.3%		15.7%		83.0%	17.0%	84.3%		15.7%	

※ 商標の場合、新規出願件のみ集計

□ 市・道別出願動向現況

(単位：件)

地域	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
ソウル	25,793	32,011	24.1%	25,793	32,011	24.1%
釜山	2,534	2,827	11.6%	2,534	2,827	11.6%
大邱	2,518	2,577	2.3%	2,518	2,577	2.3%
仁川	3,200	3,230	0.9%	3,200	3,230	0.9%
光州	990	1,185	19.7%	990	1,185	19.7%
大田	2,997	3,713	23.9%	2,997	3,713	23.9%
蔚山	553	786	42.1%	553	786	42.1%
京畿	17,981	21,531	19.7%	17,981	21,531	19.7%
江原	898	1,075	19.7%	898	1,075	19.7%
忠清北道	1,320	1,555	17.8%	1,320	1,555	17.8%
忠清南道	2,000	2,356	17.8%	2,000	2,356	17.8%
全羅北道	1,183	1,295	9.5%	1,183	1,295	9.5%
全羅南道	931	1,011	8.6%	931	1,011	8.6%
慶尚北道	2,084	2,220	6.5%	2,084	2,220	6.5%
慶尚南道	1,887	2,243	18.9%	1,887	2,243	18.9%
済州	263	382	45.2%	263	382	45.2%
その他	5	49	880.0%	5	49	880.0%
総計	67,137	80,046	19.2%	67,137	80,046	19.2%

\*その他：僑胞、軍人など

□ 国家別出願現況

(単位：件)

国家	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
日本	5,202	5,654	8.7%	5,202	5,654	8.7%
米国	4,056	4,240	4.5%	4,056	4,240	4.5%
ドイツ	969	1,144	18.1%	969	1,144	18.1%
フランス	495	552	11.5%	495	552	11.5%
スイス	351	373	6.3%	351	373	6.3%
オランダ	297	356	19.9%	297	356	19.9%
イギリス	285	300	5.3%	285	300	5.3%
台湾	299	322	7.7%	299	322	7.7%
中国	329	425	29.2%	329	425	29.2%
イタリア	133	166	24.8%	133	166	24.8%
スウェーデン	142	130	-8.5%	142	130	-8.5%
フィンランド	95	54	-43.2%	95	54	-43.2%
カナダ	174	169	-2.9%	174	169	-2.9%
オーストラリア	106	96	-9.4%	106	96	-9.4%
ベルギー	62	72	16.1%	62	72	16.1%
その他	736	840	14.1%	736	840	14.1%
総計	13,731	14,893	8.5%	13,731	14,893	8.5%

□ 出願人別動向

○ 総括

研究主体分類	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
研究機関	1,170	1,547	32.2%	1,170	1,547	32.2%
公企業	188	86	-54.3%	188	86	-54.3%
国家(政府)	91	73	-19.8%	91	73	-19.8%
大企業	9,959	11,590	16.4%	9,959	11,590	16.4%
中堅企業	4,930	5,825	18.2%	4,930	5,825	18.2%
*中小企業	20,605	24,524	19.0%	20,605	24,524	19.0%
公的機関	196	179	-8.7%	196	179	-8.7%
地方自治団体	296	299	1.0%	296	299	1.0%
学校法人	40	13	-67.5%	40	13	-67.5%
大学	3,006	3,418	13.7%	3,006	3,418	13.7%
内国個人	26,655	32,454	21.8%	26,655	32,454	21.8%
外国法人	13,097	14,249	8.8%	13,097	14,249	8.8%
外国個人	634	644	1.6%	634	644	1.6%
その他	1	38	3700.0%	1	38	3700.0%
総合計	80,868	94,939	17.4%	80,868	94,939	17.4%

\*中小企業(中小企業+その他内国法人)

○ 権利別

2012年 研究主体分類	第1四半期					
	2011年		2012年			
	特許/実用	商標/デザイン	特許/実用	増減率	商標/デザイン	増減率
研究機関	1,108	62	1,485	34.0%	62	0.0%
公企業	173	15	52	-69.9%	34	126.7%
国家	57	34	53	-7.0%	20	-41.2%
大企業	6,317	3,642	7,125	12.8%	4,465	22.6%
中堅企業	1,754	3,176	1,992	13.6%	3,833	20.7%
*中小企業	8,175	12,430	9,012	5.7%	15,512	2.7%
公的機関	148	48	127	-14.2%	52	8.3%
地方自治団体	85	211	36	-57.6%	263	24.6%
学校法人	15	25	10	-33.3%	3	-88.0%
大学	2,782	224	3,140	12.9%	278	24.1%
内国個人	9,513	17,142	10,164	6.8%	22,290	30.0%
外国法人	9,734	3,363	10,774	10.7%	3,475	3.3%
外国個人	373	261	313	-16.1%	331	26.8%
その他	1		25	2400.0%	13	
総合計	40,235	40,633	44,308	10.1%	50,631	24.6%

□ 権利別 主要出願人動向

○ 国内

- 特許・実用新案

順位	出願人名	第1四半期			出願人名	累計		
		2011年	2012年	増減率		2011年	2012年	増減率
1	三星電子株式会社	1,311	1,642	25.2%	三星電子株式会社	1,311	1,642	25.2%
2	LG電子	704	672	-4.5%	LG電子	704	672	-4.5%
3	韓国電子通信研究院	317	476	50.2%	韓国電子通信研究院	317	476	50.2%
4	LG化学	275	379	37.8%	LG化学	275	379	37.8%
5	韓国科学技術院	301	351	16.6%	韓国科学技術院	301	351	16.6%
6	現代重工業	116	301	159.5%	現代重工業	116	301	159.5%
7	三星重工業株式会社	231	266	15.2%	三星重工業株式会社	231	266	15.2%
8	現代製鉄株式会社	266	264	-0.8%	現代製鉄株式会社	266	264	-0.8%
9	LGイノテック株式会社	273	231	-15.4%	LGイノテック株式会社	273	231	-15.4%
9	三星電機株式会社	202	231	14.4%	三星電機株式会社	202	231	14.4%

- 商標権

順位	出願人名	第1四半期			出願人名	累計		
		2011年	2012年	増減率		2011年	2012年	増減率
1	(株)アモーレパシフィック	459	783	70.6%	(株)アモーレパシフィック	459	783	70.6%
2	ジョックホーキン(株)		530	-	ジョックホーキン(株)		530	-
3	LG生活健康	165	338	104.8%	LG生活健康	165	338	104.8%
4	ウージンコーウェイ	150	272	81.3%	ウージンコーウェイ	150	272	81.3%
5	ロッテショッピング株式会社	294	197	-33.0%	ロッテショッピング株式会社	294	197	-33.0%
6	キョウォン	1	164	16300.0%	キョウォン	1	164	16300.0%
7	株式会社イーランドワールド	77	144	87.0%	株式会社イーランドワールド	77	144	87.0%
8	株式会社イーマート	24	138	475.0%	株式会社イーマート	24	138	475.0%
9	ポスコ	21	134	538.1%	ポスコ	21	134	538.1%
10	農業協同組合中央会	42	126	200.0%	農業協同組合中央会	42	126	200.0%

- デザイン権

順位	出願人名	第1四半期			出願人名	累計		
		2011年	2012年	増減率		2011年	2012年	増減率
1	三星電子株式会社	171	530	209.9%	三星電子株式会社	171	530	209.9%
2	ジョックホーキン(株)		202	-	ジョックホーキン(株)		202	-
3	LG電子	229	143	-37.6%	LG電子	229	143	-37.6%
4	(株)ラインテックススタイル	55	114	107.3%	(株)ラインテックススタイル	55	114	107.3%
5	(株)アモーレパシフィック	79	106	34.2%	(株)アモーレパシフィック	79	106	34.2%
6	CJ	91	99	8.8%	CJ	91	99	8.8%
6	(株)LGハウス	70	99	41.4%	(株)LGハウス	70	99	41.4%
7	韓国ファッション産業研究院	31	89	187.1%	韓国ファッション産業研究院	31	89	187.1%
8	株式会社ザイン	58	83	43.1%	株式会社ザイン	58	83	43.1%
9	宮林林業	16	81	406.3%	宮林林業	16	81	406.3%

○ 国外								
- 特許/実用新案								
順位	企業名	第1四半期			企業名	累計		
		2011年	2012年	増減率		2011年	2012年	増減率
1	QUALCOMM	424	357	-15.8%	QUALCOMM	424	357	-15.8%
2	東京エレクトロン	125	165	32.0%	東京エレクトロン	125	165	32.0%
3	SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY	51	146	186.3%	SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY	51	146	186.3%
4	ソニー	158	113	-28.5%	ソニー	158	113	-28.5%
5	住友化学株式会社	121	112	-7.4%	住友化学株式会社	121	112	-7.4%
6	東芝	106	105	-0.9%	東芝	106	105	-0.9%
7	パナソニック	122	103	-15.6%	パナソニック	122	103	-15.6%
8	BASF S E	84	94	11.9%	BASF S E	84	94	11.9%
9	キャノン	85	93	9.4%	キャノン	85	93	9.4%
10	ALCATELLUCENT	57	89	56.1%	ALCATELLUCENT	57	89	56.1%
- 商標権								
順位	企業名	第1四半期			企業名	累計		
		2011年	2012年	増減率		2011年	2012年	増減率
1	日産自動車	6	154	2466.7%	日産自動車	6	154	2466.7%
2	サンリオ	111	33	-70.3%	サンリオ	111	33	-70.3%
3	ENERGY BRANDS	2	28	1300.0%	ENERGY BRANDS	2	28	1300.0%
4	JOHNSON&JOHNSON	24	24	0.0%	JOHNSON&JOHNSON	24	24	0.0%
5	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY,L.P.	3	19	533.3%	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY,L.P.	3	19	533.3%
6	カルビー	1	18	1700.0%	カルビー	1	18	1700.0%
7	花王	9	17	88.9%	花王	9	17	88.9%
7	バンダイ		17	-	バンダイ		17	-
8	ベネッセ		15	-	ベネッセ		15	-
9	TARGET BRANDS	8	14	75.0%	TARGET BRANDS	8	14	75.0%
- デザイン権								
順位	企業名	第1四半期			企業名	累計		
		2011年	2012年	増減率		2011年	2012年	増減率
1	PHILIPS	13	32	146.2%	PHILIPS	13	32	146.2%
2	BSHBD SCHUND SIEMENS HAUS GERATEGMBH	4	27	575.0%	BSHBD SCHUND SIEMENS HAUS GERATEGMBH	4	27	575.0%
3	マイクロソフト	7	24	242.9%	マイクロソフト	7	24	242.9%
4	VICTAULIC COMPANY		22	-	VICTAULIC COMPANY		22	-
5	RECKITT BENCKISER N. V.		17	-	RECKITT BENCKISER N. V.		17	-
5	ソニックスジャパン	1	16	1500.0%	ソニックスジャパン	1	16	1500.0%
7	WACOM		14	-	WACOM		14	-
8	パナソニック	24	12	-50.0%	パナソニック	24	12	-50.0%
8	ダイキン工業	6	12	100.0%	ダイキン工業	6	12	100.0%
9	ホシデン株式会社	9	11	22.2%	ホシデン株式会社	9	11	22.2%

登録動向

□ 総括

(単位:件)

権利区分	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
特許	20,612	28,916	40.3%	20,612	28,916	40.3%
実用新案	1,301	1,698	30.5%	1,301	1,698	30.5%
デザイン	10,135	10,656	5.1%	10,135	10,656	5.1%
商標	15,167	21,976	44.9%	15,167	21,976	44.9%
総計	47,215	63,246	34.0%	47,215	63,246	34.0%

□ 内・外国人別動向

権利区分	第1四半期						累計					
	2011年		2012年				2011年		2012年			
	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率
特許	15,245	5,367	20,741	36.1%	8,175	52.3%	15,245	5,367	20,741	36.1%	8,175	52.3%
	74.0%	26.0%	71.7%		28.3%		74.0%	26.0%	71.7%		28.3%	
実用新案	1,259	42	1,647	30.8%	51	21.4%	1,259	42	1,647	30.8%	51	21.4%
	96.8%	3.2%	97.0%		3.0%		96.8%	3.2%	97.0%		3.0%	
デザイン	9,522	613	9,816	3.1%	840	37.0%	9,522	613	9,816	3.1%	840	37.0%
	94.0%	6.0%	92.1%		7.9%		94.0%	6.0%	92.1%		7.9%	
商標	12,047	3,120	17,161	42.5%	4,815	54.3%	12,047	3,120	17,161	42.5%	4,815	54.3%
	79.4%	20.6%	78.1%		21.9%		79.4%	20.6%	78.1%		21.9%	
総計	38,073	9,142	49,365	29.7%	13,881	51.8%	38,073	9,142	49,365	29.7%	13,881	51.8%
	80.6%	19.4%	78.1%		21.9%		80.6%	19.4%	78.1%		21.9%	

□ 市・道別登録現況

地域	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
ソウル	15,431	19,904	29.0%	15,431	19,904	29.0%
釜山	1,152	1,737	50.8%	1,152	1,737	50.8%
大邱	1,291	1,638	26.9%	1,291	1,638	26.9%
仁川	1,588	2,058	29.6%	1,588	2,058	29.6%
光州	525	689	31.2%	525	689	31.2%
大田	1,408	2,088	48.3%	1,408	2,088	48.3%
蔚山	267	391	46.4%	267	391	46.4%
京畿	10,355	12,886	24.4%	10,355	12,886	24.4%
江原	522	646	23.8%	522	646	23.8%
忠清北道	690	924	33.9%	690	924	33.9%
忠清南道	1,194	1,657	38.8%	1,194	1,657	38.8%
全羅北道	517	877	69.6%	517	877	69.6%
全羅南道	464	663	42.9%	464	663	42.9%
慶尚北道	1,475	1,652	12.0%	1,475	1,652	12.0%
慶尚南道	970	1,267	30.6%	970	1,267	30.6%
済州	148	240	62.2%	148	240	62.2%
その他	76	48	-36.8%	76	48	-36.8%
総計	38,073	49,365	29.7%	38,073	49,365	29.7%
*その他：僑胞、軍人など						

□ 国家別登録現況

国家	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
日本(JP)	3,457	4,556	31.8%	3,457	4,556	31.8%
米国(US)	2,366	3,502	48.0%	2,366	3,502	48.0%
ドイツ(DE)	665	665	0.0%	665	665	0.0%
フランス(FR)	416	394	-5.3%	416	394	-5.3%
オランダ(NL)	214	240	12.1%	214	240	12.1%
スイス(CH)	332	269	-19.0%	332	269	-19.0%
台湾(TW)	150	277	84.7%	150	277	84.7%
イギリス(GB)	198	230	16.2%	198	230	16.2%
フィンランド(FI)	78	117	50.0%	78	117	50.0%
イタリア(IT)	184	140	-23.9%	184	140	-23.9%
スウェーデン(SE)	103	136	32.0%	103	136	32.0%
カナダ(CA)	86	126	46.5%	86	126	46.5%
中国(CN)	304	274	-9.9%	304	274	-9.9%
オーストラリア(AU)	67	56	-16.4%	67	56	-16.4%
シンガポール(SG)	44	55	25.0%	44	55	25.0%
その他	478	2,844	495.0%	478	2,844	495.0%
総合計	9,142	13,881	51.8%	9,142	13,881	51.8%

□ 権利者別動向

区分	第1四半期			累計		
	2011年	2012年	増減率	2011年	2012年	増減率
研究機関	790	1,310	39.7%	790	1,310	39.7%
公企業	160	224	28.6%	160	224	28.6%
国家(政府)	92	77	-19.5%	92	77	-19.5%
大企業	7,101	9,077	21.8%	7,101	9,077	21.8%
中堅企業	3,679	4,299	14.4%	3,679	4,299	14.4%
*中小企業	12,261	16,133	24.0%	12,261	16,133	24.0%
公的機関	57	163	65.0%	57	163	65.0%
地方自治団体	394	412	4.4%	394	412	4.4%
学校法人	67	21	-219.0%	67	21	-219.0%
大学	1,445	2,368	39.0%	1,445	2,368	39.0%
内国個人	12,027	15,281	21.3%	12,027	15,281	21.3%
外国法人	8,855	13,495	34.4%	8,855	13,495	34.4%
外国個人	287	386	25.6%	287	386	25.6%
その他						
総計	47,215	63,246	25.3%	47,215	63,246	25.3%

\*中小企業(中小企業+その他内国法人)

□ 権利別主要権利者

○ 特許・実用新案

順位	累計				第1四半期			
	企業名	2011年	2012年	増減率	企業名	2011年	2012年	増減率
1	LG電子株式会社	513	677	32.0%	LG電子株式会社	513	677	32.0%
2	三星電子株式会社	383	528	37.9%	株式会社ハイニクス半導体	383	528	37.9%
3	LGディスプレイ株式会社	234	331	41.5%	三星電子株式会社	234	331	41.5%
4	SKハイニクス株式会社	309	319	3.2%	三星電機株式会社	309	319	3.2%
5	株式会社ポスコ	320	298	-6.9%	株式会社ポスコ	320	298	-6.9%
6	三星電機株式会社	288	274	-4.9%	現代自動車株式会社	288	274	-4.9%
7	現代自動車株式会社	252	235	-6.7%	LGディスプレイ株式会社	252	235	-6.7%
8	株式会社LG化学	110	234	112.7%	株式会社KT	110	234	112.7%
9	LGイノテック株式会社	117	217	85.5%	LGイノテック株式会社	117	217	85.5%
10	三星SD株式会社	93	159	71.0%	株式会社LG化学	93	159	71.0%

○ デザイン

順位	累計				第1四半期			
	企業名	2011年	2012年	増減率	企業名	2011年	2012年	増減率
1	三星電子株式会社	226	414	83.2%	三星電子株式会社	226	414	83.2%
2	LG電子株式会社	188	325	72.9%	LG電子株式会社	188	325	72.9%
3	アモーレパシフィック	241	158	-34.4%	アモーレパシフィック	241	158	-34.4%
4	LGハウス	159	90	-43.4%	LGハウス	159	90	0.0%
5	CJ第一製糖	97	82	-15.5%	CJ第一製糖	97	82	-15.5%
6	LGイノテック株式会社	23	78	239.1%	LGイノテック株式会社	23	78	239.1%
7	株式会社MNAAccess	1	69	100.0%	株式会社MNAAccess	1	69	6800.0%
8	ソウル壁紙	48	61	27.1%	ソウル壁紙	48	61	27.1%
9	DSD三湖株式会社	-	60	-	DSD三湖株式会社	-	60	-
10	KP照明	24	48	100.0%	KP照明	24	48	100.0%

○ 商標権

順位	累計				第1四半期			
	企業名	2011年	2012年	増減率	企業名	2011年	2012年	増減率
1	アモーレパシフィック	417	365	-12.5%	アモーレパシフィック	417	365	-12.5%
2	LG電子株式会社	17	307	1705.9%	LG電子株式会社	17	307	1705.9%
3	株式会社LG生活健康	180	199	10.6%	株式会社LG生活健康	180	199	10.6%
4	SKテレコム株式会社	94	161	71.3%	SKテレコム株式会社	94	161	-
5	株式会社KT	3	156	5100.0%	株式会社KT	3	156	5100.0%
6	CJ第一製糖	-	100	-	CJ第一製糖	-	100	-
7	SK株式会社	43	98	127.9%	SK株式会社	43	98	127.9%
8	株式会社ウージンホールディングス	4	73	1725.0%	株式会社ウージンホールディングス	4	73	100.0%
9	CJOショッピング	-	66	-	CJOショッピング	-	66	-
10	株式会社オリオン	5	55	1000.0%	株式会社オリオン	5	55	1000.0%

**審査統計**

□ 総括

権利	第1四半期										累計											
	2011年				2012年						2011年				2012年							
	請求	着手 包袋	着手 多類	小計	請求	増減率	着手 包袋	増減率	着手 多類	増減率	小計	請求	着手 包袋	着手 多類	小計	請求	増減率	着手 包袋	増減率	着手 多類	増減率	小計
特許	32,916	49,698		82,614	33,048	0.4%	32,112	-35.4%			65,160	32,916	49,698		82,614	33,048	0.4%	32,112	-35.4%			65,160
実用新案	2,607	4,821		7,428	2,280	-12.5%	3,009	-37.6%			5,289	2,607	4,821		7,428	2,280	-12.5%	3,009	-37.6%			5,289
デザイン		13,758	14,418	29,176			14,378	4.5%	14,811	2.7%	29,189		13,758	14,418	29,176			14,378	4.5%	14,811	2.7%	29,189
商標新規		25,774	31,714	57,488			23,093	-10.4%	28,424	-10.4%	51,517		25,774	31,714	57,488			23,093	-10.4%	28,424	-10.4%	51,517
商標分類		109	180	289			4	-96.3%	11	-93.9%	15		109	180	289			4	-96.3%	11	-93.9%	15
商標更新		397	684	1,081				-100.0%		-100.0%			397	684	1,081				-100.0%		-100.0%	
総計	35,523	94,557	46,996	177,076	35,328	-0.5%	72,596	-23.2%	43,246	-8.0%	151,170	35,523	94,557	46,996	177,076	35,328	-0.5%	72,596	-23.2%	43,246	-8.0%	151,170

□ PCT 国際調査

区分	第1四半期								累計							
	2011年			2012年					2011年			2012年				
PCT 国際調査	請求	処理	小計	請求	増減率	処理	増減率	小計	請求	処理	小計	請求	増減率	処理	増減率	小計
	5,880	4,991	10,871	6,737	14.6%	7,860	57.48%	14,597	5,880	4,991	10,871	6,737	14.57%	7,860	57.48%	14,597

**審判統計**

□ 総括

○ 第1四半期

権利	2011年						2012年									
	請求件数			処理件数			請求件数					処理件数				
	決定系	当事者系	小計	決定系	当事者系	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計
特許	2,101	246	2,347	2,305	261	2,566	2,492	18.6%	239	-2.8%	2,731	2,657	15.3%	266	1.9%	2,923
実用新案	74	50	124	130	94	224	58	-21.6%	48	-4.0%	106	76	-41.5%	50	-46.8%	126
デザイン	33	65	98	65	146	211	35	6.1%	142	118.5%	177	34	-47.7%	84	-42.5%	118
商標	452	398	850	556	461	1,017	530	17.3%	581	46.0%	1,111	580	4.3%	506	9.8%	1,086
総計	2,660	759	3,419	3,056	962	4,018	3,115	17.1%	1,010	33.1%	4,125	3,347	9.5%	906	-5.8%	4,253

○ 累計

権利	2011年						2012年									
	請求件数			処理件数			請求件数					処理件数				
	決定系	当事者系	小計	決定系	当事者系	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計	決定系	増減率	当事者系	増減率	小計
特許	2,101	246	2,347	2,305	261	2,566	2,492	18.6%	239	-2.8%	2,731	2,657	15.3%	266	1.9%	2,923
実用新案	74	50	124	130	94	224	58	-21.6%	48	-4.0%	106	76	-41.5%	50	-46.8%	126
デザイン	33	65	98	65	146	211	35	6.1%	142	118.5%	177	34	-47.7%	84	-42.5%	118
商標	452	398	850	556	461	1,017	530	17.3%	581	46.0%	1,111	580	4.3%	506	9.8%	1,086
総計	2,660	759	3,419	3,056	962	4,018	3,115	17.1%	1,010	33.1%	4,125	3,347	9.5%	906	-5.8%	4,253